



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103421510 A

(43) 申请公布日 2013. 12. 04

(21) 申请号 201210151221. X

(22) 申请日 2012. 05. 16

(71) 申请人 海洋王照明科技股份有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区南海大道
海王大厦 A 座 22 层

申请人 深圳市海洋王照明技术有限公司

(72) 发明人 周明杰 王平 陈吉星 黄辉

(74) 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司

44202

代理人 郝传鑫 熊永强

(51) Int. Cl.

C09K 11/86 (2006. 01)

H05B 33/14 (2006. 01)

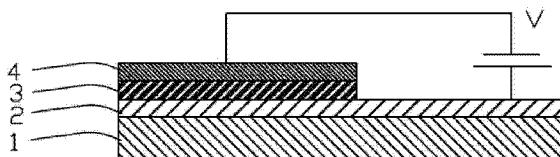
权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54) 发明名称

锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料、制备方法及其应用

(57) 摘要

一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，其化学式为 $Me_2(PO_4) \cdot F_aCl_bBr_c : xSb^{3+}, yTb^{3+}$ ， $Me_2(PO_4) \cdot F_aCl_bBr_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg, Ca, Ba 或 Sr ， $0 \leq a \leq 0.8$ ， $0 \leq b \leq 0.8$ ， $0 \leq c \leq 0.4$ ， $0.01 \leq x \leq 0.05$ ， $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱 (EL) 中，在 $490nm$ 和 $580nm$ 波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的制备方法及其应用。



1. 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，其特征在于：其化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$ ， $0 \leq b \leq 0.8$ ， $0 \leq c \leq 0.4$ ， $0.01 \leq x \leq 0.05$ ， $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

2. 根据权利要求 1 所述的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，其特征在于： a 为 0.4， b 为 0.4， c 为 0.2， x 为 0.02， y 为 0.04。

3. 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 MeO ， P_2O_5 ， MeF_2 ， MeCl_2 ， MeBr_2 ， SbO_2 和 Tb_2O_7 粉体并混合均匀，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$ ， $0 \leq b \leq 0.8$ ， $0 \leq c \leq 0.4$ ， $0.01 \leq x \leq 0.05$ ， $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ ；及

将混合均匀的粉体在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时～5 小时即得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料。

4. 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜，其特征在于，该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$ ， $0 \leq b \leq 0.8$ ， $0 \leq c \leq 0.4$ ， $0.01 \leq x \leq 0.05$ ， $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

5. 根据权利要求 4 所述的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜，其特征在于： a 为 0.4， b 为 0.4， c 为 0.2， x 为 0.02， y 为 0.04。

6. 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 MeO ， P_2O_5 ， MeF_2 ， MeCl_2 ， MeBr_2 ， SbO_2 和 Tb_2O_7 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时～5 小时制成靶材，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$ ， $0 \leq b \leq 0.8$ ， $0 \leq c \leq 0.4$ ， $0.01 \leq x \leq 0.05$ ， $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ ；

将所述靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体，并将真空腔体的真空中度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ ；及

调整磁控溅射镀膜工艺参数为：基靶间距为 45mm～95mm，衬底温度为 $250^\circ\text{C} \sim 750^\circ\text{C}$ ，激光的能量为 80W～300W，磁控溅射工作压强 0.5Pa～5Pa，工作气体的流量为 10sccm～40sccm，接着进行制膜，得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜。

7. 根据权利要求 6 所述的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的制备方法，其特征在于，所述真空腔体的真空中度为 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$ ，基靶间距为 60mm，衬底温度为 500°C ，激光的能量为 150W，磁控溅射工作压强 3Pa，工作气体为氧气，工作气流量为 20sccm。

8. 一种薄膜电致发光器件，该薄膜电致发光器件包括依次层叠的衬底、阳极层、发光层以及阴极层，其特征在于，所述发光层的材料为锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$ ， $0 \leq b \leq 0.8$ ， $0 \leq c \leq 0.4$ ， $0.01 \leq x \leq 0.05$ ， $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

9. 一种薄膜电致发光器件的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

提供具有阳极的衬底；

在所述阳极上形成发光层，所述发光层的材料为锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ ；

在所述发光层上形成阴极。

10. 根据权利要求 9 所述的薄膜电致发光器件的制备方法，其特征在于，所述发光层的制备包括以下步骤：

根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 $\text{MeO}, \text{P}_2\text{O}_5, \text{MeF}_2, \text{MeCl}_2, \text{MeBr}_2, \text{SbO}_2$ 和 Tb_4O_7 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时～5 小时制成靶材，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ ；

将所述靶材以及所述衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体，并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ ；

调整磁控溅射镀膜工艺参数为：基靶间距为 45mm～95mm，衬底温度为 $250^\circ\text{C} \sim 750^\circ\text{C}$ ，激光的能量为 80W～300W，磁控溅射工作压强 0.5Pa～5Pa，工作气体的流量为 10sccm～40sccm，接着进行制膜，得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ，在所述阳极上形成发光层。

锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料、制备方法及其应用

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料、其制备方法、锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜、其制备方法、薄膜电致发光器件及其制备方法。

【背景技术】

[0002] 薄膜电致发光显示器 (TFELD) 由于其主动发光、全固体化、耐冲击、反应快、视角大、适用温度宽、工序简单等优点, 已引起了广泛的关注, 且发展迅速。目前, 研究彩色及至全色 TFELD, 开发多波段发光的材料, 是该课题的发展方向。但是, 可应用于薄膜电致发光显示器的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料, 仍未见报道。

【发明内容】

[0003] 基于此, 有必要提供一种可应用于薄膜电致发光器件的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料、其制备方法、锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜、其制备方法、使用该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的薄膜电致发光器件及其制备方法。

[0004] 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料, 其化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$, $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质, 锑元素和铽元素是激活元素, 其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr, $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0005] 在优选的实施例中, a 为 0.4, b 为 0.4, c 为 0.2, x 为 0.02, y 为 0.04。

[0006] 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的制备方法, 包括以下步骤:

[0007] 根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 $\text{MeO}, \text{P}_2\text{O}_5, \text{MeF}_2, \text{MeCl}_2, \text{MeBr}_2, \text{SbO}_2$ 和 Tb_4O_7 粉体并混合均匀, 其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr, $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$; 及

[0008] 将混合均匀的粉体在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~5 小时即得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料。

[0009] 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜, 该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$, $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质, 锑元素和铽元素是激活元素, 其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr, $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0010] 在优选的实施例中, a 为 0.4, b 为 0.4, c 为 0.2, x 为 0.02, y 为 0.04。

[0011] 一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的制备方法, 包括以下步骤:

[0012] 根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 $\text{MeO}, \text{P}_2\text{O}_5, \text{MeF}_2, \text{MeCl}_2, \text{MeBr}_2, \text{SbO}_2$ 和 Tb_4O_7 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~5 小时制成靶材, 其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr, $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$;

[0013] 将所述靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空度

设置为 1.0×10^{-3} Pa ~ 1.0×10^{-5} Pa ; 及

[0014] 调整磁控溅射镀膜工艺参数为 : 基靶间距为 45mm ~ 95mm, 衬底温度为 250°C ~ 750°C, 激光的能量为 80W ~ 300W, 磁控溅射工作压强 0.5Pa ~ 5Pa, 工作气体的流量为 10sccm ~ 40sccm, 接着进行制膜, 得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜。

[0015] 在优选的实施例中, 所述真空腔体的真空中度为 5.0×10^{-4} Pa, 基靶间距为 60mm, 衬底温度为 500°C, 激光的能量为 150W, 磁控溅射工作压强 3Pa, 工作气体为氧气, 工作气流量为 20sccm。

[0016] 一种薄膜电致发光器件, 该薄膜电致发光器件包括依次层叠的衬底、阳极层、发光层以及阴极层, 所述发光层的材料为锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料, 该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$, $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质, 锑元素和铽元素是激活元素, 其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr, $0 \leq a \leq 0.8$, $0 \leq b \leq 0.8$, $0 \leq c \leq 0.4$, $0.01 \leq x \leq 0.05$, $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0017] 一种薄膜电致发光器件的制备方法, 包括以下步骤 :

[0018] 提供具有阳极的衬底 ;

[0019] 在所述阳极上形成功能发光层, 所述发光层的材料为锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料, 该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$, $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质, 锑元素和铽元素是激活元素, 其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr, $0 \leq a \leq 0.8$, $0 \leq b \leq 0.8$, $0 \leq c \leq 0.4$, $0.01 \leq x \leq 0.05$, $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$;

[0020] 在所述发光层上形成阴极。

[0021] 在优选的实施例中, 所述发光层的制备包括以下步骤 :

[0022] 根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 MeO, P₂O₅, MeF₂, MeCl₂, MeBr₂, Sb₂O₃ 和 Tb₂O₃ 粉体并混合均匀在 900°C ~ 1300°C 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材, 其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr, $0 \leq a \leq 0.8$, $0 \leq b \leq 0.8$, $0 \leq c \leq 0.4$, $0.01 \leq x \leq 0.05$, $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$;

[0023] 将所述靶材以及所述衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空中度设置为 1.0×10^{-3} Pa ~ 1.0×10^{-5} Pa ;

[0024] 调整磁控溅射镀膜工艺参数为 : 基靶间距为 45mm ~ 95mm, 衬底温度为 250°C ~ 750°C, 激光的能量为 80W ~ 300W, 磁控溅射工作压强 0.5Pa ~ 5Pa, 工作气体的流量为 10sccm ~ 40sccm, 接着进行制膜, 得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$, 在所述阳极上形成发光层。

[0025] 上述锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料 ($\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$) 制成的发光薄膜的电致发光光谱 (EL) 中, 在 490nm 和 580nm 波长区都有很强的发光峰, 能够应用于薄膜电致发光显示器中。

【附图说明】

[0026] 图 1 为一实施方式的薄膜电致发光器件的结构示意图 ;

[0027] 图 2 为实施例 1 制备的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的电致发光谱图 ;

[0028] 图 3 为实施例 1 制备的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的 XRD 图；

[0029] 图 4 为实施例 1 制备的薄膜电致发光器件的电压与电流和亮度关系图。

【具体实施方式】

[0030] 下面结合附图和具体实施例对锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料、其制备方法、锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜、其制备方法、薄膜电致发光器件及其制备方法进一步阐明。

[0031] 一实施方式的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，其化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$, $0 \leq b \leq 0.8$, $0 \leq c \leq 0.4$, $0.01 \leq x \leq 0.05$, $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0032] 优选的， a 为 0.4, b 为 0.4, c 为 0.2, x 为 0.02, y 为 0.04。

[0033] 该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料中 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素。该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱 (EL) 中，在 490nm 和 580nm 波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。

[0034] 上述锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的制备方法，包括以下步骤：

[0035] 步骤 S11、根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 MeO, P_2O_5 , MeF_2 , MeCl_2 , MeBr_2 , SbO_2 和 Tb_4O_7 粉体并混合均匀，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$, $0 \leq b \leq 0.8$, $0 \leq c \leq 0.4$, $0.01 \leq x \leq 0.05$, $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0036] 该步骤中，优选的， a 为 0.4, b 为 0.4, c 为 0.2, x 为 0.02, y 为 0.04。

[0037] 步骤 S12、将混合均的粉体在 900°C ~ 1300°C 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时即可得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料。

[0038] 该步骤中，优选的在 1250°C 下烧结 3 小时。

[0039] 一实施方式的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜，该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$, $0 \leq b \leq 0.8$, $0 \leq c \leq 0.4$, $0.01 \leq x \leq 0.05$, $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0040] 优选的， a 为 0.4, b 为 0.4, c 为 0.2, x 为 0.02, y 为 0.04。

[0041] 上述锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的制备方法，包括以下步骤：

[0042] 步骤 S21、按 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 MeO, P_2O_5 , MeF_2 , MeCl_2 , MeBr_2 , SbO_2 和 Tb_4O_7 粉体并混合均匀在 900°C ~ 1300°C 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8$, $0 \leq b \leq 0.8$, $0 \leq c \leq 0.4$, $0.01 \leq x \leq 0.05$, $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0043] 该步骤中，优选的， a 为 0.4, b 为 0.4, c 为 0.2, x 为 0.02, y 为 0.04，在 1250°C 下烧结 3 小时成直径为 50mm，厚度为 2mm 的陶瓷靶材。

[0044] 步骤 S22、将步骤 S21 中得到的靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体，并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 。

[0045] 该步骤中，优选的，真空度为 $5 \times 10^{-4}\text{Pa}$ 。

[0046] 步骤 S23、调整磁控溅射镀膜工艺参数为：基靶间距为 45mm ~ 95mm，衬底温度为 250°C ~ 750°C，激光的能量为 80W ~ 300W，磁控溅射工作压强 0.5Pa ~ 5Pa，工作气体的流量为 10sccm ~ 40sccm，接着进行制膜，得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜。

[0047] 该步骤中，优选的基靶间距为 60mm，衬底温度为 500°C，激光的能量为 150W，磁控溅射工作压强 3Pa，工作气体为氧气，工作气流量为 20sccm。。

[0048] 请参阅图 1，一实施方式的薄膜电致发光器件 100，该薄膜电致发光器件 100 包括依次层叠的衬底 1、阳极 2、发光层 3 以及阴极 4。

[0049] 衬底 1 为玻璃衬底。阳极 2 为形成于玻璃衬底上的氧化铟锡 (ITO)。发光层 3 的材料为锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。阴极 4 的材质为银 (Ag)。

[0050] 上述薄膜电致发光器件的制备方法，包括以下步骤：

[0051] 步骤 S31、提供具有阳极 2 的衬底 1。

[0052] 本实施方式中，衬底 1 为玻璃衬底，阳极 2 为形成于玻璃衬底上的氧化铟锡 (ITO)。具有阳极 2 的衬底 1 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗并用对其进行氧等离子处理。

[0053] 步骤 S32、在阳极 2 上形成功能层 3，功能层 3 的材料为锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0054] 本实施方式中，功能层 3 由以下步骤制得：

[0055] 首先，根据 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 MeO, P_2O_5 , MeF_2 , MeCl_2 , MeBr_2 , Sb_2O_3 和 Tb_2O_3 粉体并混合均匀在 900°C ~ 1300°C 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材，其中 Me 为 Mg、Ca、Ba 或 Sr， $0 \leq a \leq 0.8, 0 \leq b \leq 0.8, 0 \leq c \leq 0.4, 0.01 \leq x \leq 0.05, 0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c = 1$ 。

[0056] 该步骤中，优选的，a 为 0.4，b 为 0.4，c 为 0.2，x 为 0.02，y 为 0.04，在 1250°C 下烧结 3 小时成直径为 50mm，厚度为 2mm 的陶瓷靶材。

[0057] 其次，将靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体，并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 。

[0058] 该步骤中，优选的，真空度为 $5 \times 10^{-4}\text{Pa}$ 。

[0059] 然后，调整磁控溅射镀膜工艺参数为：基靶间距为 45mm ~ 95mm，衬底温度为 250°C ~ 750°C，激光的能量为 80W ~ 300W，磁控溅射工作压强 0.5Pa ~ 5Pa，工作气体的流量为 10sccm ~ 40sccm，接着进行制膜，得到化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_a\text{Cl}_b\text{Br}_c : x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ 的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜，在阳极 2 上形成功能层 3。

[0060] 该步骤中，优选的所述真空腔体的真空度为 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$ ，基靶间距为 60mm，衬底温度为 500°C，激光的能量为 150W，磁控溅射工作压强 3Pa，工作气体为氧气，工作气流量为

20sccm。

- [0061] 步骤 S33、在发光层 3 上形成阴极 4。
- [0062] 本实施方式中，阴极 4 的材料为银 (Ag)，由蒸镀形成。
- [0063] 下面为具体实施例。
- [0064] 实施例 1
- [0065] 将 1mol 的 MgO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.2mol 的 MgF₂, 0.2mol 的 MgCl₂, 0.1mol 的 MgBr₂, 0.02mol 的 SbO₂ 和 0.01mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后，在 1250℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材，并将靶材装入真空腔体内。然后，先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底，并用对其进行氧等离子处理，放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 5.0×10^{-4} Pa, 氧气的工作气体流量为 20sccm, 压强调节为 3.0Pa, 衬底温度为 500℃, 激光能量为 150W。得到化学式为 Mg₂(PO₄) • F_{0.4}Cl_{0.4}Br_{0.2} : 0.02Sb³⁺, 0.04Tb³⁺ 的发光薄膜，然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag，作为阴极。
- [0066] 本实施例中得到的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的化学通式为 Mg₂(PO₄) • F_{0.4}Cl_{0.4}Br_{0.2} : 0.02Sb³⁺, 0.04Tb³⁺, 其中 Mg₂(PO₄) • F_{0.4}Cl_{0.4}Br_{0.2} 是基质，锑元素和铽元素是激活元素。
- [0067] 请参阅图 2, 图 2 所示为得到的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的电致发光谱 (EL)。由图 2 可以看出，电致发光谱中，在 490nm 和 580nm 波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。
- [0068] 请参阅图 3, 图 3 为实施例 1 制备的锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光薄膜的 XRD 曲线，测试对照标准 PDF 卡片。从图 3 中可以看出，衍射峰都是碱土卤磷酸盐相关的结晶峰，没有出现掺杂元素以及其它杂质的衍射峰。
- [0069] 请参阅图 4, 图 4 为实施例 1 制备的薄膜电致发光器件的电压与电流和亮度关系图，在附图 4 中曲线 1 是电压与电流密度关系曲线，可看出器件从 6V 开始发光，曲线 2 是电压与亮度关系曲线，最大亮度为 78cd/m²，表明器件具有良好的发光特性。
- [0070] 实施例 2
- [0071] 将 1mol 的 MgO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.4mol 的 MgF₂, 0.1mol 的 MgCl₂, 0.01mol 的 SbO₂ 和 0.02mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后，在 900℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材，并将靶材装入真空腔体内。然后，先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底，并用对其进行氧等离子处理，放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-3} Pa, 氧气的工作气体流量为 10sccm, 压强调节为 0.5Pa, 衬底温度为 250℃, 激光能量为 80W。得到化学式为 Mg₂(PO₄) • F_{0.8}Cl_{0.2} : 0.01Sb³⁺, 0.08Tb³⁺ 的发光薄膜，然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag，作为阴极。
- [0072] 实施例 3
- [0073] 将 1mol 的 MgO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.05mol 的 MgF₂, 0.8mol 的 MgCl₂, 0.05mol 的 MgBr₂, 0.05mol 的 SbO₂ 和 0.0025mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后，在 1300℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材，并将靶材装入真空腔体内。然后，先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底，并用对其进行氧等离子处理，放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-5} Pa, 氧气的工作气

体流量为 40sccm, 压强调节为 5.0Pa, 衬底温度为 750℃, 激光能量为 300W。得到化学式为 $\text{Mg}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_{0.1}\text{Cl}_{0.8}\text{Br}_{0.1} : 0.05\text{Sb}^{3+}, 0.01\text{Tb}^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0074] 实施例 4

[0075] 将 1mol 的 CaO, 0.5mol 的 P_2O_5 , 0.2mol 的 CaF_2 , 0.2mol 的 CaCl_2 , 0.1mol 的 CaBr_2 , 0.02mol 的 SbO_2 和 0.01mol 的 Tb_4O_7 , 经过均匀混合后, 在 1250℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间抽到 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$, 氧气的工作气体流量为 20sccm, 压强调节为 3.0Pa, 衬底温度为 500℃, 激光能量为 150W。得到化学式为 $\text{Ca}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_{0.4}\text{Cl}_{0.4}\text{Br}_{0.2} : 0.02\text{Sb}^{3+}, 0.04\text{Tb}^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0076] 实施例 5

[0077] 将 1mol 的 CaO, 0.5mol 的 P_2O_5 , 0.4mol 的 CaF_2 , 0.1mol 的 CaBr_2 , 0.01mol 的 SbO_2 和 0.02mol 的 Tb_4O_7 , 经过均匀混合后, 在 900℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间抽到 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa}$, 氧气的工作气体流量为 10sccm, 压强调节为 0.5Pa, 衬底温度为 250℃, 激光能量为 80W。得到化学式为 $\text{Ca}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_{0.8}\text{Br}_{0.2} : 0.01\text{Sb}^{3+}, 0.08\text{Tb}^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0078] 实施例 6

[0079] 将 1mol 的 CaO, 0.5mol 的 P_2O_5 , 0.05mol 的 CaF_2 , 0.8mol 的 CaCl_2 , 0.05mol 的 CaBr_2 , 0.05mol 的 SbO_2 和 0.0025mol 的 Tb_4O_7 , 经过均匀混合后, 在 1300℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间抽到 $1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$, 氧气的工作气体流量为 40sccm, 压强调节为 5.0Pa, 衬底温度为 750℃, 激光能量为 300W。得到化学式为 $\text{Ca}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_{0.1}\text{Cl}_{0.8}\text{Br}_{0.1} : 0.05\text{Sb}^{3+}, 0.01\text{Tb}^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0080] 实施例 7

[0081] 将 1mol 的 SrO, 0.5mol 的 P_2O_5 , 0.1mol 的 SrF_2 , 0.2mol 的 SrCl_2 , 0.2mol 的 SrBr_2 , 0.02mol 的 SbO_2 和 0.01mol 的 Tb_4O_7 , 经过均匀混合后, 在 1250℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间抽到 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$, 氧气的工作气体流量为 20sccm, 压强调节为 3.0Pa, 衬底温度为 500℃, 激光能量为 150W。得到化学式为 $\text{Sr}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_{0.2}\text{Cl}_{0.4}\text{Br}_{0.4} : 0.02\text{Sb}^{3+}, 0.04\text{Tb}^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0082] 实施例 8

[0083] 将 1mol 的 SrO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.4mol 的 SrF₂, 0.1mol 的 SrCl₂, 0.01mol 的 SbO₂ 和 0.02mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后, 在 900℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间度抽到 1.0×10^{-3} Pa, 氧气的工作气体流量为 10sccm, 压强调节为 0.5Pa, 衬底温度为 250℃, 激光能量为 80W。得到化学式为 Sr₂(PO₄)_•F_{0.8}Cl_{0.2}:0.01Sb³⁺, 0.08Tb³⁺ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0084] 实施例 9

[0085] 将 1mol 的 SrO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.05mol 的 SrF₂, 0.8mol 的 SrCl₂, 0.05mol 的 SrBr₂, 0.05mol 的 SbO₂ 和 0.0025mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后, 在 1300℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间度抽到 1.0×10^{-5} Pa, 氧气的工作气体流量为 40sccm, 压强调节为 5.0Pa, 衬底温度为 750℃, 激光能量为 300W。得到化学式为 Sr₂(PO₄)_•F_{0.1}Cl_{0.8}Br_{0.1}:0.05Sb³⁺, 0.01Tb³⁺ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0086] 实施例 10

[0087] 将 1mol 的 BaO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.2mol 的 BaF₂, 0.2mol 的 BaCl₂, 0.1mol 的 BaBr₂, 0.02mol 的 SbO₂ 和 0.01mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后, 在 1250℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间度抽到 5.0×10^{-4} Pa, 氧气的工作气体流量为 20sccm, 压强调节为 3.0Pa, 衬底温度为 500℃, 激光能量为 150W。得到化学式为 Ba₂(PO₄)_•F_{0.4}Cl_{0.4}Br_{0.2}:0.02Sb³⁺, 0.04Tb³⁺ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0088] 实施例 11

[0089] 将 1mol 的 BaO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.4mol 的 BaF₂, 0.1mol 的 BaCl₂, 0.01mol 的 SbO₂ 和 0.02mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后, 在 900℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间度抽到 1.0×10^{-3} Pa, 氧气的工作气体流量为 10sccm, 压强调节为 0.5Pa, 衬底温度为 250℃, 激光能量为 80W。得到化学式为 Ba₂(PO₄)_•F_{0.8}Cl_{0.2}:0.01Sb³⁺, 0.08Tb³⁺ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0090] 实施例 12

[0091] 将 1mol 的 BaO, 0.5mol 的 P₂O₅, 0.05mol 的 BaF₂, 0.8mol 的 BaCl₂, 0.05mol 的 BaBr₂, 0.05mol 的 SbO₂ 和 0.0025mol 的 Tb₄O₇, 经过均匀混合后, 在 1300℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空间度抽到 1.0×10^{-5} Pa, 氧气的工作气

体流量为 40sccm, 压强调节为 5.0Pa, 衬底温度为 750℃, 激光能量为 300W。得到化学式为 $\text{Ba}_2(\text{PO}_4) \cdot \text{F}_{0.1}\text{Cl}_{0.8}\text{Br}_{0.1} : 0.05\text{Sb}^{3+}, 0.01\text{Tb}^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0092] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式, 其描述较为具体和详细, 但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是, 对于本领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若干变形和改进, 这些都属于本发明的保护范围。因此, 本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

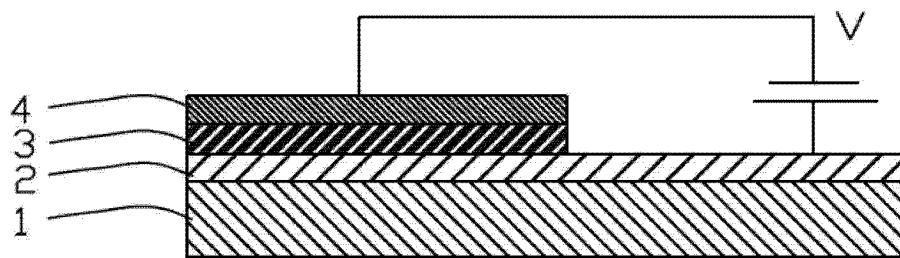


图 1

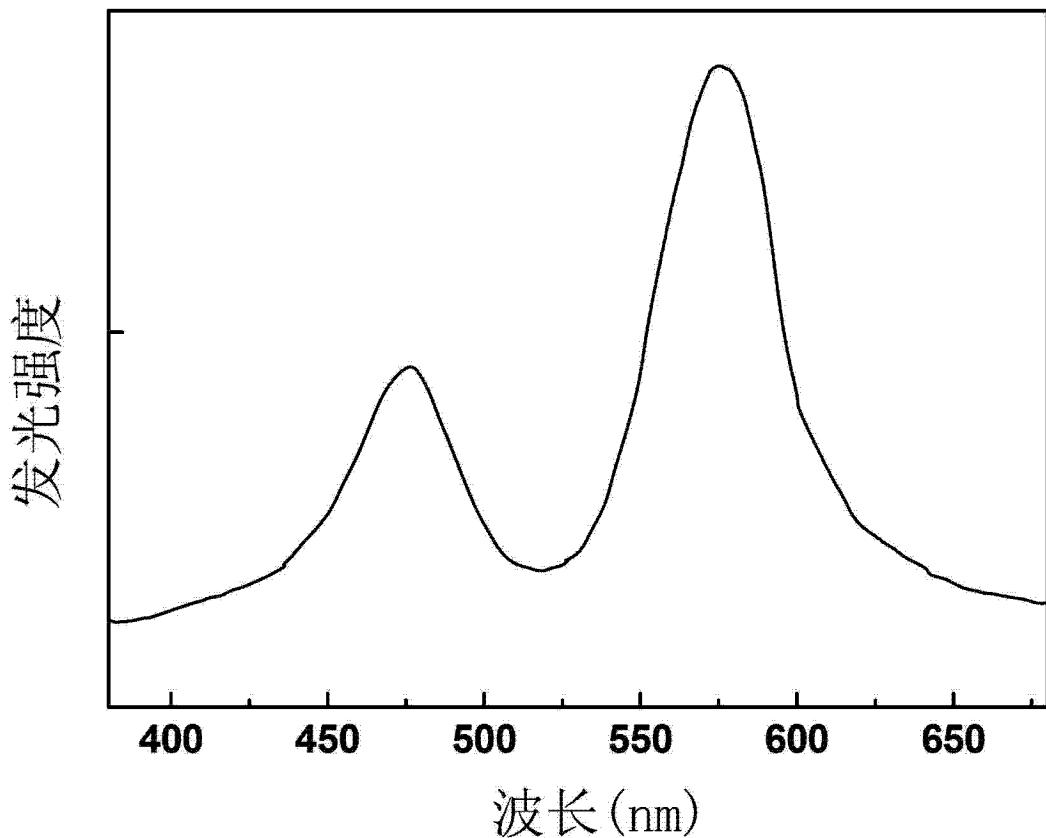


图 2

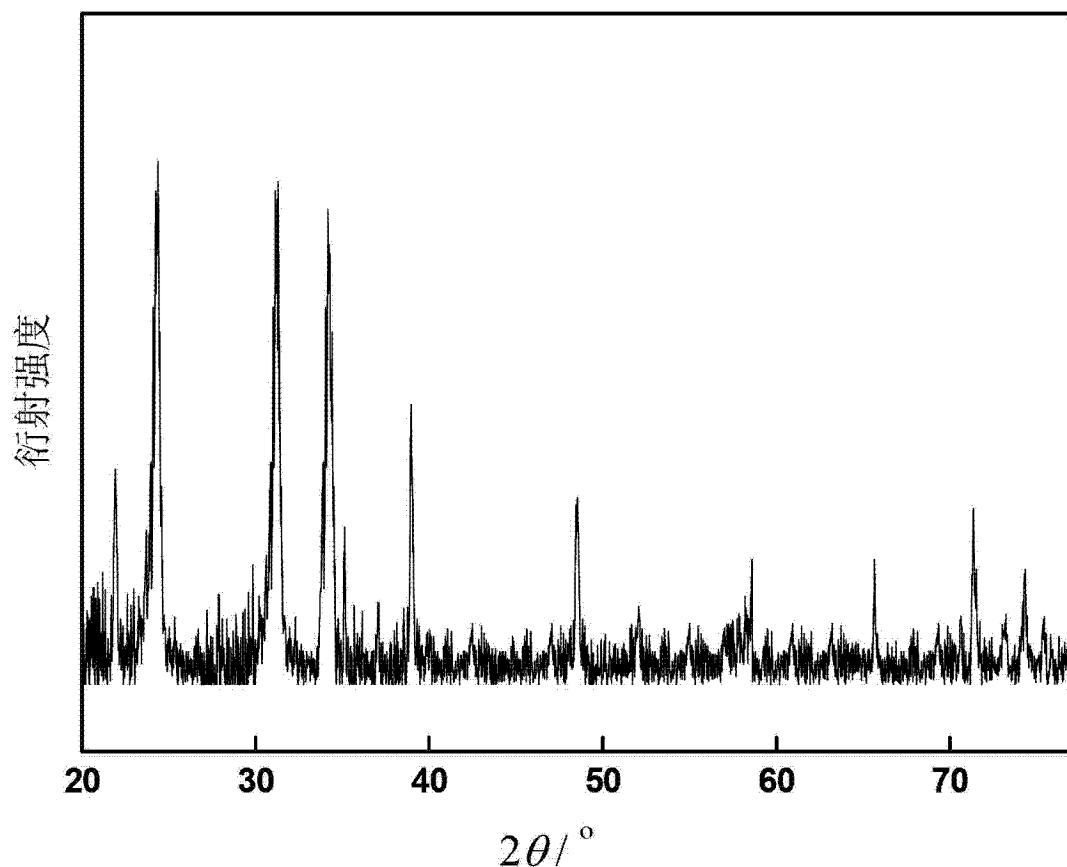


图 3

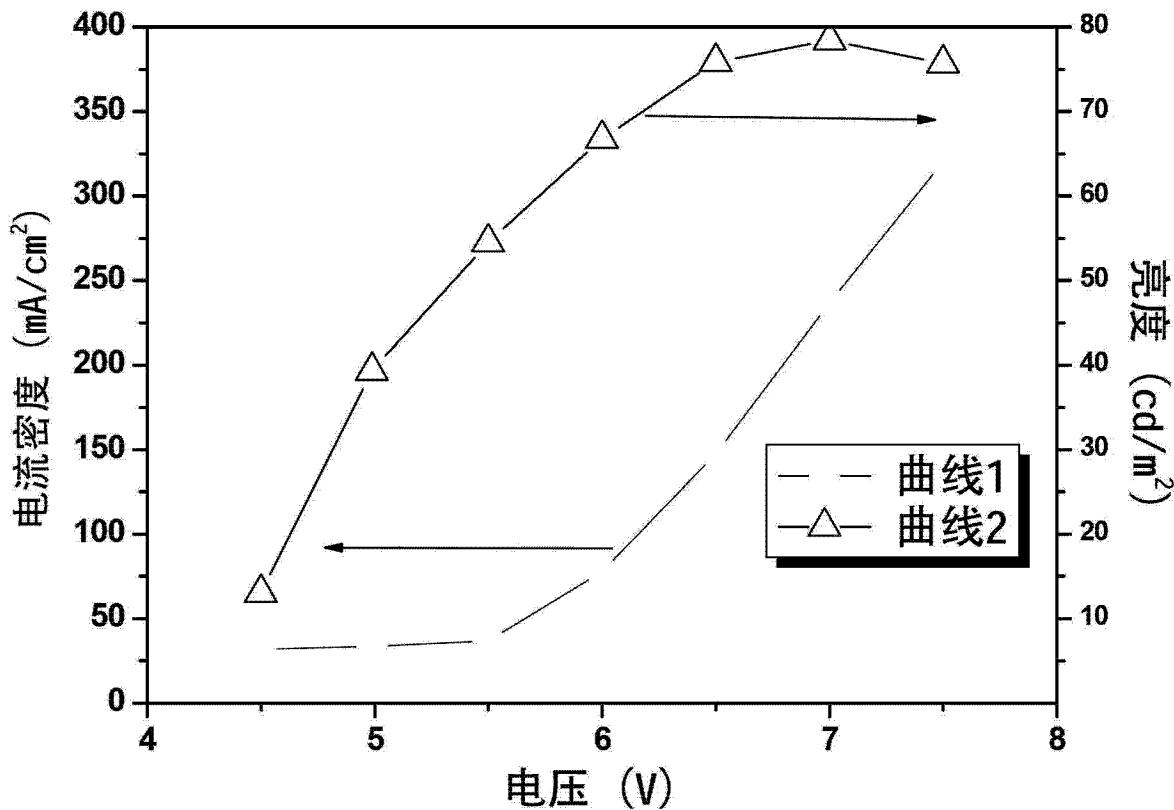


图 4

专利名称(译)	锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料、制备方法及其应用		
公开(公告)号	CN103421510A	公开(公告)日	2013-12-04
申请号	CN201210151221.X	申请日	2012-05-16
[标]申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司		
[标]发明人	周明杰 王平 陈吉星 黄辉		
发明人	周明杰 王平 陈吉星 黄辉		
IPC分类号	C09K11/86 H05B33/14		
代理人(译)	熊永强		
其他公开文献	CN103421510B		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

一种锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料，其化学式为 $\text{Me}_2(\text{PO}_4)\cdot\text{FaCl}_b\text{Br}_c:x\text{Sb}^{3+}, y\text{Tb}^{3+}$ ， $\text{Me}_2(\text{PO}_4)\cdot\text{FaCl}_b\text{Br}_c$ 是基质，锑元素和铽元素是激活元素，其中 Me 为 Mg 、 Ca 、 Ba 或 Sr ， $0 \leq a \leq 0.8$ ， $0 \leq b \leq 0.8$ ， $0 \leq c \leq 0.4$ ， $0.01 \leq x \leq 0.05$ ， $0.01 \leq y \leq 0.08$ 且 $a+b+c=1$ 。该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱(EL)中，在490nm和580nm波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该锑铽共掺杂碱土卤磷酸盐发光材料的制备方法及其应用。

